OCT 0 2 2000

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

ICHIRO OKUMURA ET AL.

Application No.: 09/588,549

Filed: June 7, 2000

For: OPTICAL ENCODER

Description:

Examiner: N.Y.A.

Group Art Unit: 2878

September 29, 2000

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

CLAIM TO PRIORITY

OCT - A 2000 Echnology charks 28th

Sir:

35.C14536

Applicants hereby claim priority under the International Convention and all rights to which they are entitled under 35 U.S.C. § 119 based upon the following Japanese Priority Applications:

11-164469 filed on June 10, 1999

11-164470 filed on June 10, 1999

11-171565 filed on June 17, 1999.

Certified copies of the priority documents are enclosed.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our address given below. Respectfully submitted, Registration No. 4/4/733FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO 30 Rockefeller Plaza New York, New York 10112-3801 Facsimile: (212) 218-2200 NY_MAIN 115247 v 1 - 2 -

日本国特許

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年 6月10日

出願番号

Application Number:

平成11年特許願第164469号

出 願 人

Applicant (s):

キヤノン株式会社

Unit

2000年 6月29日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office

近藤隆彦

【書類名】 特許願

【整理番号】 3901004

【提出日】 平成11年 6月10日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G02B 26/10

【発明の名称】 光学式エンコーダ

【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 奥村 一郎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 井垣 正彦

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 三浦 泰

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 高山 学

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 冨士夫

【代理人】

【識別番号】 100075948

【弁理士】

【氏名又は名称】 日比谷 征彦

【電話番号】 03-3852-3111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013365

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703876

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学式エンコーダ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光照射手段からの光束を光学スケールに入射し、該光学スケールの格子を透過又は反射した光束を、所定ピッチで繰り返され角度の異なる平面から成る複数のV状溝が並列する分割要素によって振幅変調し、該振幅変調した光束を複数の異なる方向に分割してそれぞれ別個の受光素子で検知することを特徴とする光学式エンコーダ。

【請求項2】 前記分割要素は180度の位相関係を有する少なくとも1組の光束に分割する機能を有する請求項1に記載の光学式エンコーダ。

【請求項3】 前記分割要素は4種類の異なる平面を構成する請求項1又は2に記載の光学式エンコーダ。

【請求項4】 前記分割要素は前記光学スケールと同一部材から成る請求項 1~3の何れか1つの請求項に記載の光学式エンコーダ。

【請求項5】 前記分割要素を外径側又は内径側に配置し、前記格子を前記 分割要素とは逆に内径側又は外径側に配置した請求項1~4の何れか1つの請求 項に記載の光学式エンコーダ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、高精度に移動情報を検出する光学式エンコーダに関するものである

[0002]

【従来の技術】

従来から知られている移動体の位置や速度を検出する方法としては、大別すると磁気式エンコーダによる方法と光学式エンコーダによる方法がある。光学式エンコーダは投光部と受光部とスケールから構成されており、スケールには薄いSUS材が使用され、精密プレス打抜き加工又はエッチング加工により製作される

のが一般的である。

[0003]

しかし近年では、透明な材質にV型断面を有する溝を形成したスケールを用いた光学式エンコーダが、例えば特願平11-23324号公報などで提案されており、プリンタや複写機などに使用されている。

[0004]

図9は第1の従来例の自己投射型光学式エンコーダの光学系の斜視図、図10は断面図を示す。例えば、波長632.8nmの可干渉性光束を発するLEDや半導体レーザーなどの光源1と、球面レンズ又は非球面レンズから成るレンズ系2とから構成される光照射手段3、位相差検出機構及び振幅型の回折格子機構を有する格子を形成した光学スケール4、この格子のフーリエ変換面に一致する曲面を有し、入射光束の中心部光束の光軸〇に対して偏心差△だけ偏心した光軸〇1を有する凹面ミラー5、3個のフォトディテクタである受光素子6a、6b、6cから成る受光手段6が配列されている。受光手段6の出力は、パルスカウント回路や回転方向の判別回路を有する信号処理手段7に接続されており、光照射手段3と受光手段6は筐体8内に固定保持されている。

[0005]

光学スケール4は図示しない回転体の一部に取り付けられており、回転体と一体的に回転軸O2を中心に矢印D方向に回転している。光学スケール4の格子は、図11に示すようにV溝を構成する2つの傾斜面I1、I2とIつの平坦部Fが、所定のピッチPで交互に配列されて形成されている。V溝の幅はP/2で、V溝を形成する2つの傾斜面I1、I2はそれぞれP/4の幅を有し、平坦部Fに対して、それぞれ臨界角以上の例えば角度 θ = 45度で傾斜している。

[0006]

光照射手段3の1要素である光源1からの光束は、レンズ系2により集光して 光学スケール4に至る。光学スケール4の第1領域4aに入射した光束は、格子 により回折して、n次の回折光(0次と±1次の回折光)が凹面ミラー5の瞳位 置又はその近傍に集光する。

[0007]

凹面ミラー5はこの集光した3つの回折光を反射し、光学スケール4の面上の第2領域4bに、これら3つの回折光に基づく干渉パターン像を結像する。このとき、光学スケール4が回転方向Dに移動すると、結像した像は回転方向Dと反対の方向に移動する。即ち、格子と干渉パターン像は相対的に光学スケール4の移動量の2倍の値で相対変位する。これによって、光学スケール4に構成されている格子の2倍の分解能の回転情報が得られる。

[0008]

光学スケール4の第2領域4bの近傍に形成された干渉パターン像と、格子の V溝との位相関係に基づく光束は第2領域4bで幾何学的に屈折され、第2領域 4bを射出した3つの光束は、それぞれ受光手段6の3つの受光素子6a、6b 、6cで受光され、この受光手段6からの信号が信号処理手段7によって処理さ れて回転情報が得られる。

[0009]

図11(a) は光学スケール4の第1領域4 a の格子上に入射する収束光を示し、この内の格子の平坦部Fに到達した光束は、平坦部Fを通過して凹面ミラー5に進みその面上に結像する。また、V溝を構成する傾斜面 I 1 に到達した光束は、傾斜面 I 1 の傾斜角が臨界角以上に設定されているために全反射し、同様にV 溝を構成する他方の傾斜面 I 2 に向けられ、傾斜面 I 2 で再び全反射する。

[0010]

このようにして、最終的に格子の傾斜面 I 1 に到達した光東は、光学スケール 4 の内部に進入することなく入射方向に戻されることになる。同様に、他方の傾斜面 I 2 に到達した光東も全反射を繰り返して戻される。従って、第 1 領域 4 a において 2 つの傾斜面 I 1、 I 2 に到達する光東は、光学スケール 4 を透過することなく反射され、平坦部 F に到達した光東のみが光学スケール 4 内を進むことになる。

[0011]

第1領域4aにおいて、V溝型の格子は透過型の振幅回折格子と同様の光学的作用を有する。即ち、光束は第1領域4aの格子で回折され、格子の作用によって0次、±1次、±2次、····の回折光が発生して、凹面ミラー5の面上に集光

する。集光した回折光は凹面ミラー5により反射されて、光学スケール4の第2 領域4bに再結像し、光学スケール4面上に放射状の溝の像を結像する。ここで 、第1領域4aと第2領域4bは光学スケール4面の放射状格子に対して、半径 方向に異なった(一部が重複していてもよい)領域であるために、第1領域4a と第2領域4bの格子ピッチが異なり、更に第2領域4bの照射領域においても 、光学スケール4の内周側と外周側でピッチが異なっている。

[0012]

従って、本従来例では第2領域4bに第1領域4aの格子を拡大投影し、光学スケール4の放射状の格子と同じピッチの反転像を形成するようにしている。このために、凹面ミラー5を所望の曲率半径Rに設定して、入射光東の光軸○に対して偏心配置すると共に、拡大投影倍率が最適な値になるように、入射光軸○に対する凹面ミラー5のずれ量△を設定している。このようにして、第1領域4aの格子像が凹面ミラー5により第2領域4bの面上に結像する際に、放射状格子の一部のピッチを一致させることによって、S/N比の良い検出信号を得ている

[0013]

第2領域4bにおいて平坦部Fに入射した光東は、図11(b)に示すように傾斜面I1、I2に対して直線的に透過し、受光手段6の中央部の受光素子6bに到着する。また、V溝面を形成する2つの傾斜面I1、I2に到達した光東は、それぞれの面に45度の入射角を持って入射するために、それぞれ異なる方向に大きく屈折して、受光手段6の両端の受光素子6a、6cに到達する。

[0014]

このように第2領域4 bにおいて、入射光束に対して異なる方向に傾斜した2 つの傾斜面 I 1、 I 2、及びV溝の間の平坦部Fの合計3種の傾き方向の異なる面によって、光束は3つの方向に別れて進み、それぞれの面に対応した位置に設けられた各受光素子6 a、6 b、6 cに到達する。即ち、第2領域4 b の格子と、その面上に結像した干渉パターン像との位相関係に基づく光束が、3 方向に偏向されて各受光素子6 a、6 b、6 cに結像することになるので、第2領域4 bにおいてV溝の格子は光波波面分割素子として機能する。

[0015]

ここで、光学スケール4が回転すると、各受光素子6a、6b、6cで検出される光量が変化する。格子の位置と干渉パターン像の位置の相対的変位に応じて、各受光素子6a、6b、6cに入射する光量バランスが変化し、その結果として光学スケール4が反時計廻りに回転した場合には、図12に示すような光学スケール4の回転に伴う光量変化が得られる。

[0016]

図12において、横軸は光学スケール4の回転量、縦軸は受光光量であり、第2領域4bに形成される干渉パターン像のコントラストが非常に高く、理想に近い場合の理論的な光量変化を示している。信号a、b、cはそれぞれ受光素子6a、6b、6cの出力に対応しており、逆に光学スケール4が時計廻りに回転した場合には、信号aは受光素子6b、信号bは受光素子6a、信号cは受光素子6cの出力となる。これらの信号を基にパルス信号を発生し、光学スケール4の回転角度や回転量又は回転速度や回転加速度等の回転情報を得る。

[0017]

図13の第2の従来例の斜視図を示し、LEDや半導体レーザーなどの光源11、光源11からの発散光を平行光とする球面レンズ又は非球面レンズから成るレンズ系12、振幅型の格子機能を有し回転駆動するスケール13、この光学スケール13と同じピッチの2つの格子部14a、14bから成る固定スケール14、1/4ピッチだけ位相がずれて設置された2つの受光素子15a、15bを有する受光手段15が配列されている。

[0018]

光学スケール13の基板は透光性の光学材料から成り、この透明基板の表面上には、一定周期で放射状に複数の不透明部が形成された格子部13aが設けられている。なお、逆に不透明材料の基板に一定周期の複数の放射状長孔を有する格子部を設けてもよい。光学スケール13は図示しない回転体の一部に取り付けられて、この回転体と一体的に回転軸03を中心に矢印D方向に回転するようにされている。

[0019]

光源11から出射した光東はレンズ系12により平行光となり、光学スケール13、固定スケール14を通り、固定スケール14の格子部14aを通った光東は受光手段15の受光素子15aに受光し、格子部14bを通った光東は受光素子15bに受光する。

[0020]

ここで、光学スケール13は回転軸03を中心に回転しているので、光学スケール13の格子部13aと、固定スケール14の格子部14a又は14bとの位相が一致すると、受光手段15が受光する光源11からの受光量が最大となり、位相が逆になると受光量は最小となる。従って、光学スケール13の回転に伴って受光素子15a、15bで検出される光量が変化する。即ち、格子部13aの位置と像位置の相対的変化に応じて、各受光素子15a、15bに入射する光量バランスが変化する。

[0021]

図14は光学スケール13の回転に伴う光量変化のグラフ図を示し、横軸は光学スケール13の回転量、縦軸は受光光量である。なお、この図14はコントラストが非常に高く理想に近い場合の理論的な光量変化の様子を示している。光学スケール13が反射時計回りに回転した場合には、受光素子15a、15bにそれぞれ信号a、bに示す光量変化が出力される。逆に、光学スケール13が時計回りに回転した場合には、受光素子15aに信号b、受光素子15bに信号aの光量変化が出力される。これらの信号を基にしてパルス信号を発生し、光学スケール13の回転角度や回転量又は回転速度や回転が速度などの回転情報を検出する。

[0022]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら上述の従来例においては、直流成分を含む信号を基準にパルスを発生させているので、光量が変動するとパルスの幅が変わったり、位相がずれるなどの影響が生ずる。また、光学スケール4、13などが汚れたり、光源1、11が劣化して光量が減少したときには、光量出力信号のパルスの立ち上がり又は立ち下がりの順序が逆になって方向を誤検知したり、パルスが抜けて移動量に誤

差が生ずるという問題点がある。

[0023]

本発明の目的は、上述の問題点を解消し、光量が変動しても、幅や位相が変化 しない常に安定したパルスを発生し得る光学式エンコーダを提供することにある

[0024]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するための本発明に係る光学式エンコーダは、光照射手段からの光束を光学スケールに入射し、該光学スケールの格子を透過又は反射した光束を、所定ピッチで繰り返され角度の異なる平面から成る複数のV状溝が並列する分割要素によって振幅変調し、該振幅変調した光束を複数の異なる方向に分割してそれぞれ別個の受光素子で検知することを特徴とする。

[0025]

【発明の実施の形態】

本発明を図1~図7に図示の実施例に基づいて詳細に説明する。

図1は第1の実施例の検出ヘッドの断面図、図2は光スケールの第1領域、図3は第2領域を示している。検出ヘッドは図9の第1の従来例と同様に、例えばLEDや半導体レーザーなどの光源21、球面又は非球面レンズ22、透光性材質から成り回転軸を中心に回転する光学スケール23、凹面ミラー24、受光手段25から構成されている。なお、レンズ22の片面は投光側と受光側とで異なる面形状を有している。

[0026]

光学スケール23の第1領域23 a は、図2に示すように図11(a)の従来例と同様に、傾斜面と平坦部が所定のピッチで繰り返して形成されているが、本実施例の第2領域23 b は、図3に示すように2つの角度 θ 1、 θ 2を有する傾斜面が交互に繰り返されてW形状の溝が形成されている。なお、図2、図3においては、それぞれ正面図、断面図を図示している。

[0027]

このような構成により、光源21から出射した光束は、レンズ22の投光側を

通って光学スケール23の第1領域23aに入射し、第1領域23aの平担部を通った光東は平行光となって凹面ミラー24で反射され、再び光学スケール23に向かい、図4(a)に示すように光学スケール23の第2領域23bで4方向に屈折され、レンズ22の受光側を通って図4(b)に示すように、受光手段25の4個の受光素子25a、25a、25b、25b、25b、にそれぞれ分配されて結像する。

[0028]

図5(a) は各受光素子25a、25a、25b、25b、の出力波形を示し、横軸は光学スケール23と受光手段25の相対変位量xであり、縦軸は各受光素子25a、25a、25b、25b、の出力A、A、B、B、である。ここで、出力AとA、出力BとB、はそれぞれ位相が180度異なっている。従って、出力AとA、の差及び出力BとB、の差は、図5(b) に示すように0ボルトを中心にして振れる波形となる。このような0ボルトを中心にして振れる波形は、0ボルトを比較基準閾値としてパルスを作成すれば、光量が変動しても幅や位相が変化しない常に安定したパルスを発生させることができる。

[0029]

なお、第2領域23bの溝形状はWに限らず、複数の方向に光束を分割する形状であればよく、例えば方向判別を必要としない場合は、180度の位相関係にある2つの光束に分割して、その差を基本アナログ信号とすれば、単相のパルス信号が得られる。また、60度の位相関係にある6つの光束に分割して、それぞれを別の6個の受光素子で検出し、位相が180度の関係にある2つの出力信号の差を基本アナログ信号とすると、120度の位相関係にある3相のパルス信号が得られる。

[0030]

なお、図13の従来例の固定スケール14を使用することもできる。この場合には図2に示すような90度の位相関係のある断面形状の分割要素を有するようにすると、固定スケールで4方向に分割された光束は、4個並列された受光素子25a、25a′、25b、25b′に受光されて、同様の効果を得ることができる。

[0031]

図6は第2の実施例の断面図を示し、回転方式の光学スケールを有する光学式エンコーダであるが、直線的に移動するリニア型エンコーダにも適用可能である。LEDやLDなどの発光素子21、この発光素子からの光束を結像するレンズ22、ポリカードネートなどの透明な材質から成る光学スケール23、この光学スケール23からの入射光を再び光学スケール23に反射する凹面ミラー24、光学スケール23の反射光をレンズ22を経て受光する4個の受光素子25a、25a、25b、25b'から成る受光手段25から構成されている。

[0032]

円板状の光学スケール23には、放射状の光学的グレーティングが形成された 第1領域23a及び第2領域23bが設けられている。なお、第1領域23aと 第2領域23bのグレーティングの本数やピッチ等は必ずしも一致させる必要は ない。

[0033]

図7は第1領域23 aの断面図を示し、第1領域23 aにはV型断面形状の溝が所定のピッチで周期的に形成されている。このV溝の傾斜面I1、I2の角度は、入射光が全反射するように臨界角以上の例えば45度とされ、平坦部Fに入射した光束は透過し、傾斜面I1、I2に入射した光束は反射するようになっている。即ち、第1領域23 aにおいて、V溝の格子部は反射型の振幅回折格子と同様の光学作用をする。

[0034]

図8は第2領域23bの格子断面形状を示し、第2領域23bには傾斜面I3 とI4のなす角度 θ 1のV溝と、角度 θ 1とは若干異なる傾斜面I5とI6のな す角度 θ 2のV溝とが交互に繰り返してW形状の溝が形成されている。

[0035]

なお、本実施例の場合も第1の実施例と同様にW形状に限定されず、4方向以上に光束を分割する形状であればよく、また反射面は全反射を利用したものに限らず、反射膜を形成したものでもよい。

[0036]

発光素子21から出射された光束は、レンズ22により集束光に変換され、光学スケール23の第1領域23aに照射される。この第1領域23aの格子により反射光束は回折され、格子の作用により0次、±1次、±2次、・・・の回折光が発生し、凹面ミラー24面上に集光する。集光した回折光は凹面ミラー24により反射され、光学スケール23の第2領域23bで再結像し、光学スケール23面上に放射状の溝の像を結像する。

[0037]

第2領域23bにおいて、左側の傾斜面I3に入射した光束と、右側の傾斜面I4に入射した光束は左右に分離され、また傾斜面I5、傾斜面I6に入射した光束は更に外側に分割される。即ち、凹面ミラー24から反射してきた光束は、第2領域23bの溝で4方向に反射され、この4方向に分割された光束はレンズ22を通って受光手段25に到達し、4個の受光素子25a、25a、25b、25b'にそれぞれ配分されて受光される。

[0038]

【発明の効果】

以上説明したように本発明に係る光学式エンコーダは、所定ピッチの異なる角度の平面が繰り返えされた複数のV状溝が並列する分割要素によって振幅変調された光束を、複数の異なる方向に分割してそれぞれ別個の受光素子により検出することにより、光量が変動しても幅や位相が変化しない常に安定したパルスを発生させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1の実施例の検出ヘッドの断面図である。

【図2】

光学スケールの第1領域の溝形状の説明図である。

【図3】

第2領域の溝形状の説明図である。

【図4】

光束の分割受光経路の説明図である。

【図5】

出力波形及び処理信号のグラフ図である。

【図6】

第2の実施例の検出ヘッドの断面図である。

【図7】

第1領域の溝形状の断面図である。

【図8】

第2領域の溝形状の断面図である。

【図9】

第1の従来例の斜視図である。

【図10】

検出ヘッドの断面図である。

【図11】

溝格子の機能の説明図である。

【図12】

受光素子の信号出力のグラフ図である。

【図13】

第2の従来例の斜視図である。

【図14】

受光素子の信号出力のグラフ図である。

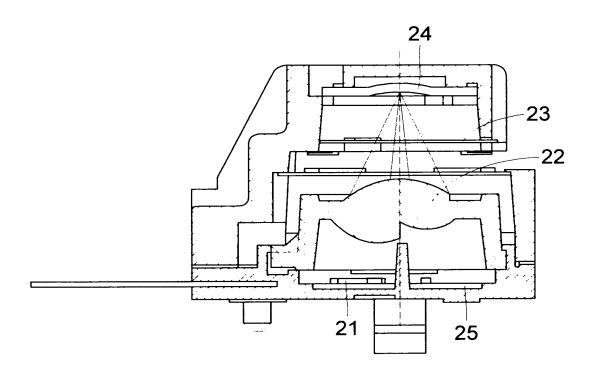
【符号の説明】

- 2 1 光源
- 22 レンズ
- 23 光学スケール
- 24 凹面ミラー
- 25 受光手段

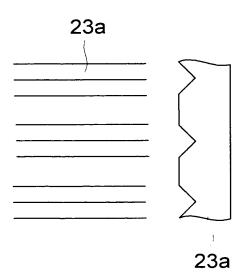
【書類名】

図面

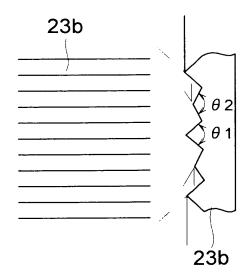
【図1】



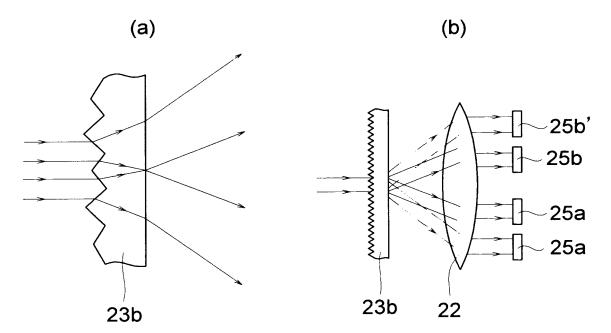
【図2】



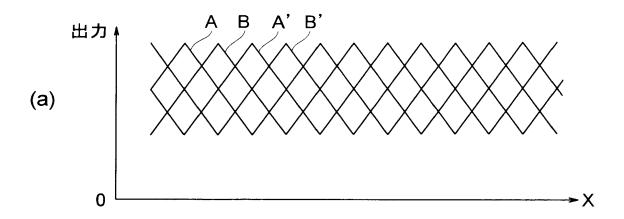
【図3】

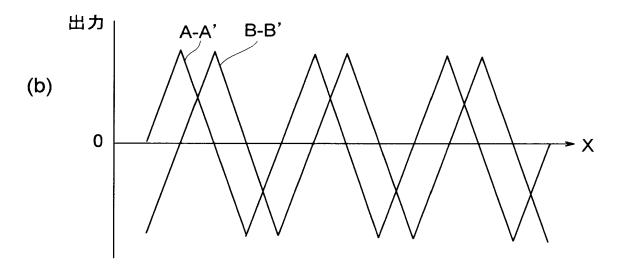


【図4】

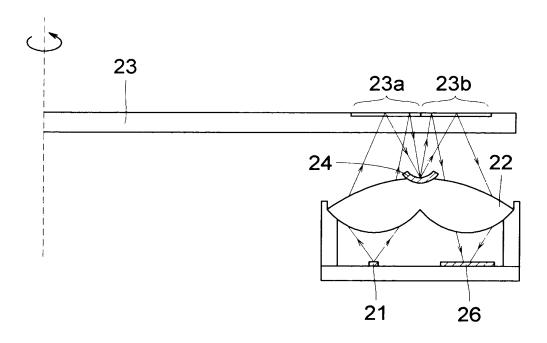


【図5】

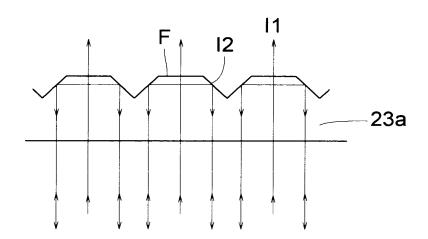




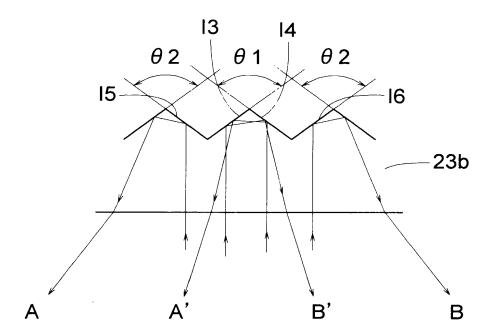
【図6】



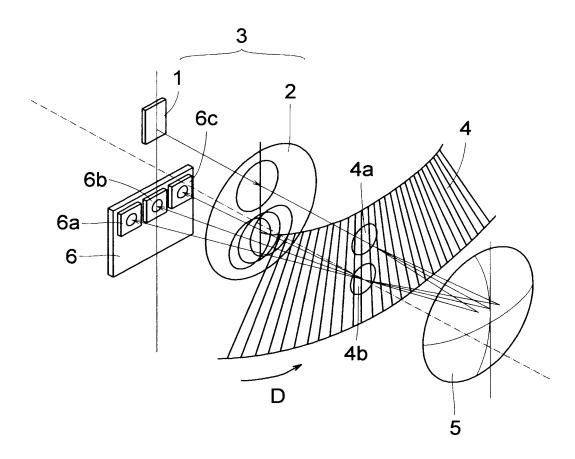
【図7】



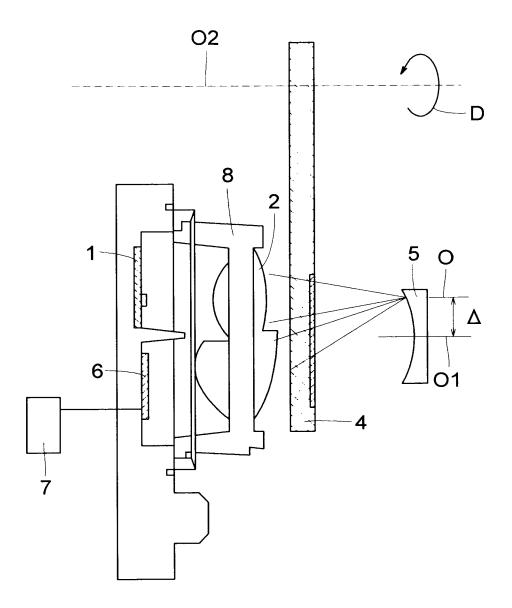
【図8】



【図9】

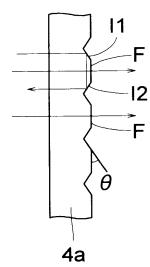


【図10】

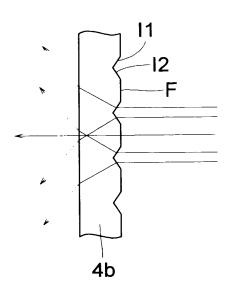


【図11】

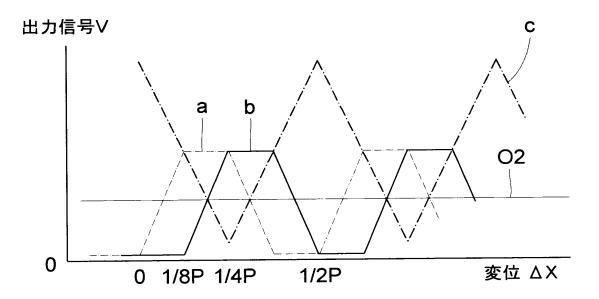




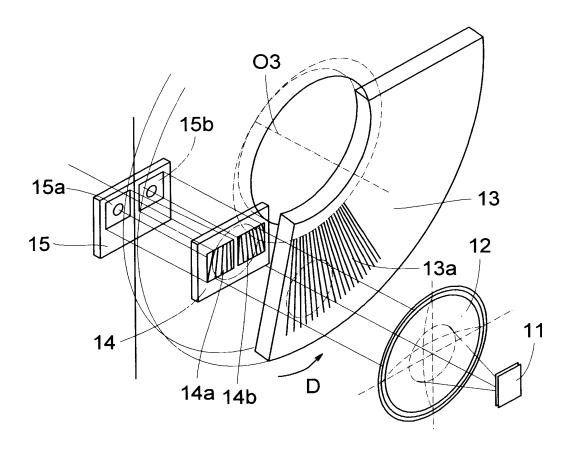




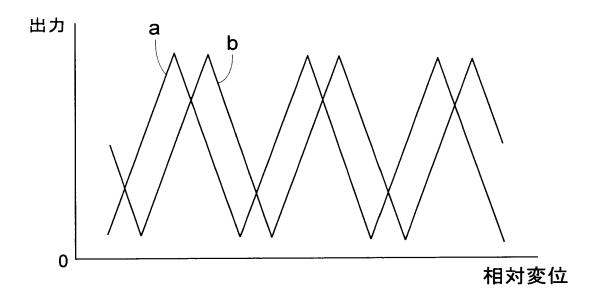
【図12】



【図13】



【図14】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 光学スケールが汚れたり光源が劣化したりして光量が変動しても、幅 や位相が変化しない常に安定したパルスを発生させる。

【解決手段】 光源21から出射した光東は、レンズ22を通って回転する光学スケール23の第1領域に入射し、第1領域の平担部を通った光東は平行光となって凹面ミラー24で反射され、光学スケール23の第2領域において4方向に屈折され、レンズ22により受光手段25の4個の受光素子を有する受光手段25に分配されて結像される。このようにして得た信号から位相が180度の関係にある2つの出力信号の差を求めて基本アナログ信号とし、この基本アナログ信号から0ボルトを比較基準閾値として安定したパルス信号を発生させる。

【選択図】

図 1

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社